FUJIMITODAY 40

特集 株主様からのご質問にお答えします。

技術を磨き、心をつなぐ 証券コード 5384 **FUJI**







お客様目線の実践 革新への挑戦 新規事業・新規用途開拓の強化







技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした さまざまな産業で活かされています。 フジミはお客様にあらゆる製品を 磨いていただくことで、 人々が快適に暮らせる未来の創造に 貢献します。

代表取締役社長 関 敬史

株主の皆様へ

2015年3月期の当社グループを取り巻く環境は、先進国においては米国では景気回復基調が続きましたが、日本、欧州では景気回復は緩慢であり、中国をはじめとする新興国では経済成長の鈍化が見られました。一方で世界半導体市場は、スマートフォンや車載関連需要の拡大などにより堅調に推移しました。このため、主力のシリコンウェハー市場につきましてもウェハー出荷が高い水準で推移しました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めた結果、当連結会計年度の業績は、売上高32,815百万円(前期比19.4%増)、営業利益4,128百万円(前期比217.4%増)、経常利益4,596百万円(前期比199.4%増)、当期純利益3.695百万円(前期比362.3%増)となりました。

お客様との関係では本年3月に米インテル社よりプリファード・クオリティー・サプライヤー (PQS) 賞を受賞しました。インテル社からの表彰は 2003 年のPQS賞、2004 年のサプライヤー・コンテニュアス・クオリティー・インプルーブメント (SCQI) 賞以来の表彰となりました。ここ数年お客様から品質、技術に

関する表彰をいただいたり、工場監査・見学に来られるお客様から5S活動についてお褒めをいただく機会が増えております。また、毎年実施しているお客様満足度調査のスコアも着実に伸びてきております。これは、経営方針の一つとして掲げている『お客様目線の実践』と品質方針に掲げている『業界最高レベルの品質』が確実に定着している結果であると実感しております。

また、本年1月には中国における新規事業機会の獲得と既存のお客様への技術サービスを充実させるべく、マーケティングとテクニカルサポートを中心に活動する「深圳福吉米科技有限公司」(フジミ・シンセン・テクノロジー)を、中国深圳市に設立しました。また、4月には中長期的な時間軸での将来技術の開発を行いつつ、次世代の新規事業機会を探索し各事業本部に橋渡しをするための有望事業育成支援機能を有する先端技術研究所を設立しました。今後、新規事業や新規用途開拓にもより一層積極的に取り組んでまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。

連結決算ハイライト

※2016年3月期は、2015年5月8日現在の予想値です。

■売上高



■営業利益・営業利益率

折れ線グラフ:営業利益率(右軸)



■当期純利益・ROE

折れ線グラフ: ROE (右軸)



最近の 海外展開について 教えてください。

製品は どのようなところに 使われていますか。

ldridadiliitahittiikiliitkiilittillillillihaakillillilli

新規事業への 取り組みについて 教えてください。*)*

> 「お客様目線の 実践」について 教えてください。

特集

株主様からのご質問にお答えします。

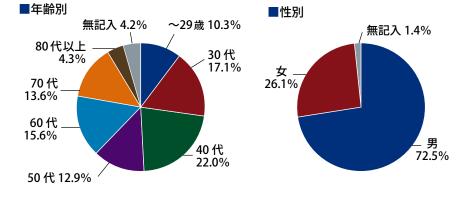
先端技術研究所 の設立目的を教 えてください。 主要製品の シェアについて 教えてください。

理念・ビジョン の浸透について 教えてください。 フジミという会社名の 由来は何ですか。また、 FO、GLANZOX等の 製品名の由来は 何ですか。

株主通信のアンケートに、毎回大勢の株主様からたくさんのお声を頂戴しております。フジミは開かれた企業であり続けるために、株主様のお声にも誠実でありたいと考えています。今号では、最近寄せられた株主様のご質問から8つを取り上げ、お答えさせていただきます。



アンケートにご回答いただいた株主様の属性(株主通信39号)

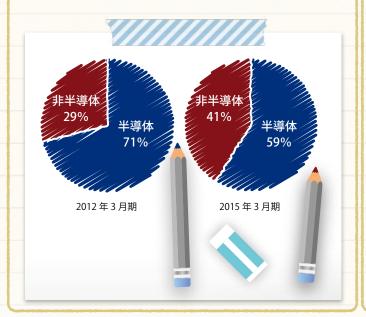




Q1 新規事業への取り組みについて 教えてください。

A1 当社は、企業ビジョンとして、「既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP*)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します」を掲げ、従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業に加え、2014年4月に新規事業本部、2015年4月に先端技術研究所を設置し非半導体分野の新規事業の探索と育成のための推進体制を強化してまいりました。

新規事業本部では短中期的な視点、先端技術研究所では中長期的な視点でそれぞれ新規事業機会の創出を図り、将来的には半導体関連事業50%、非半導体関連事業50%の安定的な事業構造比率の実現を目指してまいります。



○2 最近の海外展開について教えてください。

A2 フジミの海外進出は、1984年の米国進出に始まり、マレーシア、ドイツ、そしてアジアの台湾、韓国、中国へと広がっています。

2015年1月には中国のハイテク産業の集積地である深圳に子会社を設立し、中国市場における製品の拡販と技術支援、新規需要開拓および顧客ニーズへの対応力強化を図ることといたしました。

■2010 年以降に設立した海外子会社一覧

設立年月	会社名	所在地	在籍人員
2011年8月	フジミ台湾	台湾 苗栗市	71人
2014年1月	フジミ韓国	韓国 ソンナム市	3
2015年1月	フジミ深圳	中国深圳市	1 6 (4月)

2015年3月末現在





Chemical Mechanical Polishingの略。 薬液の化学的作用と砥粒の機械的研磨作 用による平坦化技術。

Q3 先端技術研究所の設立目的を 教えてください。

A3 先端技術研究所設立には、主として2つの狙いがあります。

狙い1 中長期的視野での研究開発、新規事業機会の探索・ 創出

狙い2 事業本部間および機能本部間のコア技術の横串機 能強化

先端技術研究所の設立を通じて、新規事業機会の創出および中長期的な事業発展を目指してまいります。



先端技術研究所全景

■先端技術研究所の役割



技術の統括(事業本部間の横串機能)



▼TSMC社からのエクセレント パフォーマンス賞 (優秀賞) 受賞の理由 CMP用研磨材の品質のみならず、その開発・製造・販売にいたる一連のサポートに 対する卓越した品質を高く評価いただいたもの。2013年受賞: 9社

Q4「お客様目線の実践」について 教えてください。

▲4 フジミが考えるお客様目線とは、お客様のニーズを満たすだけでなく、お客様が抱えるさまざまな課題を解決するソリューション提供の意味も含みます。

フジミの製品は、コア技術をもとに各々のお客様用にカスタマイズされたものも少なくありません。そのため、汎用的な製品を開発するケースとは異なり、お客様との距離を可能な限り短くし、密接な関係を築く必要があります。「常にお客様の側で、お客様の声を聞く」この姿勢を継続することで、お客様から真っ先に依頼がくる信頼関係の構築を目指しております。

こうした、お客様目線の実践の積み重ねにより、2013年12月にTSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.) 社からエクセレント パフォーマンス賞 (優秀賞)*、2015年3月には米国子会社であるフジミコーポレーションが、インテル社からプリファード・クオリティー・サプライヤー(PQS)賞*を受賞するなど、お客様からのご評価に結び付いております。



TSMC社から受賞したエクセレントパフォーマンス賞(優秀賞)の盾



インテル社から受賞したプリファード・ クオリティー・サプライヤー(PQS)賞 のトロフィー

✓ インテル社からのプリファード・クオリティー・サプライヤー (PQS) 賞受賞の理由品質、コスト、供給体制、技術力、顧客サービス、労務・倫理システムならびに環境持続性により評価されるすべての重点項目に対して、業界を先導する重要な役割を果たしたことによるもの。2014年度受賞:19社

Q5 製品はどのようなところに 使われていますか。

A5 パソコンはもちろん、自動車、家電、スマートフォンや タブレット端末などの部品として組み込まれている IC チップの製造工程で使用されています。

その他、メガネや一眼レフカメラなどのレンズを磨く工程や ギターやピアノなどのボディを磨く工程にも使用されています。 さらには、飛行機や鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利 用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋などに使用される 溶射材製品もあります。

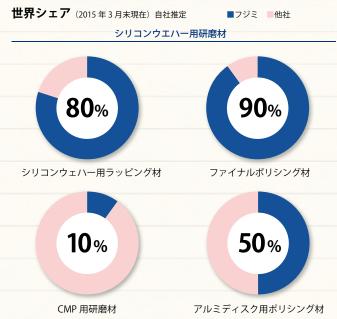




主要製品のシェアについて 教えてください。

精密研磨材の分野は専門性が高く、ノウハウと技術の 蓄積が重要で、フジミにはお客様の要求に対応してき た多くの開発実績があります。そして、研磨には5つの要件 があります。①平坦化(平らにする)、②平滑化(なめらかにす る)、③無欠陥化(欠陥をなくす)、④無汚染化(汚れを残さな い)、⑤高効率化(生産性向上)です。フジミではこの5つのい ずれにおいてもお客様から高い評価を得ています。

その結果、シリコンウェハー用ラッピング材*(トップシェア)、 ファイナルポリシング材*(トップシェア)、CMP用研磨材(3) 位グループ)、アルミディスク用ポリシング材*(トップシェア) などで高いシェアを誇っています。



理念・ビジョンの浸透について 教えてください。

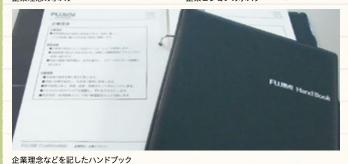
当社は、めまぐるしく変化する経営環境の中で、永続 的な企業経営を行うためには、会社の目指す姿(理念・ ビジョン)を全従業員と共有することが必要不可欠だと考え ております。そのために、各職場における「理念・ビジョン説 明会」の実施などを定期的に行っております。理念が単なる 理想で終わることなく、全従業員が自分にとっての意味合い を解釈し日常業務での行動や判断の拠り所となる状態を目指 しております。



企業ビジョン CEPATRONIA SERVICE BREEDS CHESTOTE タールサーフレイスの新工芸の職業が必要を担心、事情に下る TORSONSONS - MERCAY. ・製作の機能を対し、本意の利力を確認してある。 ・企業等をはなくの実施に対し、人力などが開催され · WESTON OF BUILDING STREET, STREET, BC. PRICE BOYGET REBURY. CAMBETTORRETTALLE DOUBT, GRO MERCELL BORN LEBUST, TOUCH
BELLE BORN SERVICES, GROOT **取存事業の指でを含いつつ研修り野に指導業務にする** 申請所属連合会のシスプトでMA 機能/120×04機能を目的でする。

企業理念のポスター

企業ビジョンのポスター



ラッピング材

シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。

ファイナルポリシング材

何回かに分けられる鏡面研磨の工程における配線 直前の最終鏡面研磨の工程で使用する研磨材。

アルミディスク用ポリシング材

アルミディスク基板を鏡面仕上げするための研磨材。

フジミという会社名の由来は何ですか。また、 FO、GLANZOX等の製品名の由来は何ですか。

フジミの名前は、村瀬美香(むらせびこう 幕末-明治 時代の陶芸家)が創始した不二見焼に由来します。村 瀬美香の子孫が創業した不二見焼合資会社に当社の創業者 である越山照次が勤めておりました。

そのご縁から、越山照次が会社を創業する際、フジミの名 前を使用し不二見研磨材工業としました。

現社名であるフジミインコーポレーテッドは1991年、CI 活動の一環として商号変更したものです。

FO(フジミ・オプチカル・エメリー)は、創業当時に光学用 研磨材として開発・製造されたものです。当時の光学用研磨 材は輸入品のAO・エメリーがスタンダードでしたが、光学メ ーカーは、この輸入品に優る製品を開発・製造できる国産メ ーカーを求めておりました。そこで、創業者の越山照次がジ ルコンサンドを用いた製品開発に成功し、FO(フジミ・オプ チカル・エメリー)と名付けました。その後、FOは半導体基 板であるシリコンウェハー用の研磨材として広く使われるよ うになりました。

シリコンウェハー用ポリシング材であるGLANZOX(グラ ンゾックス)の由来は、ドイツ語のGLANZ (輝き)という意味 の言葉を使用した造語であり、シリコンウェハーを鏡のよう な輝きを放つ状態にしたいという想いが込められています。

CMP用研磨材であるPLANERLITE(プレナライト)の 由来は、平坦化を意味するPLANARIZATION(プラナ リゼーション)とLIGHT(光)を組み合せた造語であります。



20周年記念式典(1979年10月)であいさつする創業者・越山照次



ラッピング材の主力製品 FO



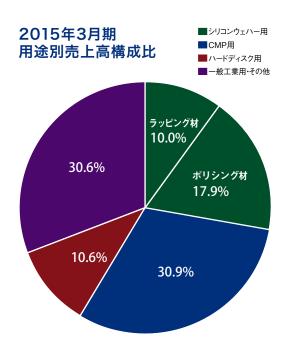
adamilista alian kalika ka

ポリシング材の主力製品 GLANZOX

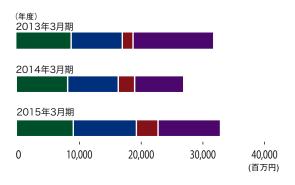


CMP用の主力研磨材製品PLANERLITE

用途別の動き



用途別製品売上高推移



シリコンウェハ一用

●売上高:9.148百万円

●前期比:9.8%增

シリコンウェハー向け製品につきましては、半導体市場の需要増加の 影響を受け、ラッピング材の売上高は3,277百万円(前期比10.0%増)、 ポリシング材の売上高は5,871百万円(前期比9.7%増)となりました。

CMP用

●売上高:10,143百万円

●前期比:23.3%増

CMP向け製品につきましては、アジア市場で最先端ロジックデバイス向け製品の販売が好調であったことから、売上高は10,143百万円(前期比23.3%増)となりました。

ハードディスク用

●売上高:3,478百万円

●前期比:30.9%増

ハードディスク向け製品につきましては、アルミディスク向け製品で当社シェア拡大もあり、売上高は3,478百万円(前期比30.9%増)となりました。

一般工業用・その他

●売上高:10,044百万円

●前期比:21.3%増

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、売上高は7,788 百万円(前期比26.0%増)となりました。

その他につきましては、売上高2,256百万円(前期比7.5%増)となりました。

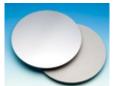
パソコンを中心に、電子・IT関連機器の心臓部に使用されて いる半導体部品の十台がシリコンウェハー(半導体基板)です。 このウェハーをいかに高精度に鏡面研磨できるかが、エレクトロ ニクス製品の性能を大きく左右します。当社グループの主力とな るシリコンウェハー用製品では、お客様の期待に応える製品開発 をタイムリーに行い、品質の高い新製品をいち早く市場に投入し てまいります。

エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が 急速に進み、半導体チップはますます高集積化・微細化が求めら れています。CMP(化学的機械的平坦化)用製品群は、長年に わたるシリコンウェハー用ファイナルポリシング材のノウハウを応 用し開発され、多層配線技術に対応しています。お客様のロード マップにあった迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、マー ケットシェアの拡大を目指してまいります。

ハードディスクは、パソコンの記憶装置、DVDレコーダー、カーナ ビなどにも搭載されており、最近ではクラウド向けの用途が拡大して います。デジタル家電の高機能化に伴い、プログラムやデータの高 速読み出しが可能な小型・大容量のハードディスクの需要が高まり、 シリコンウェハー同等の面精度が要求されています。各業界のニーズ をいち早くキャッチし、開発期間の短縮化によりお客様の要求にあっ た新製品をタイムリーに提供してまいります。

LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野 や、パウダー技術を活かした応用分野への研磨・研削材の開発にも 積極的に取り組んでいます。最近では、新規用途の一般工業用研磨 材の売上が拡大しており、トータルソリューションの提供によりお客様 の信頼を得ています。

溶射材は鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界の溶射用 途向けに、主にサーメット溶射材とセラミック溶射材を提供しています。



シリコンウェハーは、半導体部品 の土台になります。現在の主流は、 直径が300mmの大口径で、表面 を高精度に磨き上げるために当社 の超精密研磨材が使用されます。

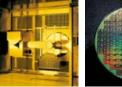


ラッピング材の主力製品 FΟ



ポリシング材の主力製品 GLANZOX

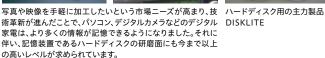




さまざまな情報通信機器やエレクトロニクス製品の技術進歩が CMPスラリーの主力製品 加速する中、半導体チップはますます小さく、その配線は細かく PLANERLITE なっています。肉眼では見えない細かな配線は今では10~12層 にも積み上げられ、その製造過程において、CMP研磨は欠かす ことができません。











航空機、鉄鋼、発電、掘削、電子 部品などさまざまな分野で利 用される溶射材。



サファイヤ基板用の主力製品 COMPOL



溶射材の主力製品 SURPREX

連結財務諸表

油红铝光計管 聿	別建結宏計平度 (自2013年4月1日 至2014年3月31日)	当連結会計平度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日)	
売上高	27,492	32,815	•-
売上原価	18,262	19,887	
売上総利益	9,230	12,927	
販売費及び一般管理費	7,929	8,799	
営業利益	1,300	4,128	•
営業外収益			
受取利息	62	46	
その他	215	459	
営業外収益合計	277	506	
営業外費用			
減価償却費	11	8	
固定資産除売却損	31	30	
その他	0	0	
営業外費用合計	42	39	
経常利益	1,535	4,596	
特別利益			
新株予約権戻入益	3	48	
特別利益合計	3	48	
特別損失			
減損損失	253	_	
特別損失合計	253	_	
税金等調整前当期純利益	1,285	4,645	
法人税、住民税及び事業税	ź 384	1,287	
法人税等調整額	100	△338	
法人税等合計	485	949	
少数株主損益調整前当期經	柯益 799	3,695	
当期純利益	799	3,695	•
		(単位:百万円)	

前連結会計年度 当連結会計年度

売上高

世界半導体市場は、スマートフォンや車載関連需要の拡大などにより堅調に推移しました。このため、主力のシリコンウェハー市場につきましてもウェハー出荷が高い水準で推移しました。その結果、売上高は前期比 19.4%増の32,815 百万円となりました。

営業利益

売上高の増加により、前期比 217.4% 増の 4,128 百万円となりました。

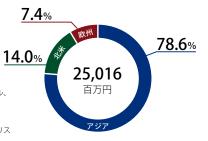
当期純利益

営業利益の増加により、前期比 362.3%増の 3,695 百万円となりました。

海外売上高構成比 (2015年3月期)

※各区分に属する地域の 主な内訳は次のとおりです。

- ■アジア:台湾、タイ、シンガポール、 マレーシア、韓国、中国
- ■北 米:アメリカ、カナダ
- ■欧 州:ドイツ、イタリア、イギリス



海外売上高	前 建結会計年度 (自2013年4月1日 至2014年3月31日)	当 連結会計年度 (自2014年4月1日 至2015年3月31日)
海外売上高	20,284	25,016
連結売上高	27,492	32,815
連結売上高に占める割	」合 73.8%	76.2%

(単位:百万円) (単位:百万円)

連結貸借対照表	前連結会計年度 (2014年3月31日)	当連結会計年度 (2015年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,709	18,390
受取手形及び売掛金	5,780	6,487
有価証券	5,106	4,805
たな卸資産	5,107	5,606
繰延税金資産	393	690
その他	825	182
貸倒引当金	△25	△28
流動資産合計	29,898	36,134
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,779	7,913
機械装置及び運搬	具 1,665	1,384
土地	3,410	3,425
建設仮勘定	167	120
その他	1,547	1,302
有形固定資産合計	14,570	14,146
無形固定資産	593	710
投資その他の資産		
投資有価証券	126	247
繰延税金資産	176	154
その他	1,515	522
貸倒引当金	△232	△124
投資その他の資産	合計 1,586	799
固定資産合計	16,750	15,656
資産合計	46,648	51,790

(単位:百万円)

前連結会計年度	当連結会計年度
(2014年3月31日)	(2015年3月31日)

	2014年3月31日)	(2015年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,713	3,319
未払法人税等	56	763
賞与引当金	554	947
その他	1,389	1,719
流動負債合計	4,713	6,750
繰延税金負債	13	13
退職給付に係る負債	389	311
その他	23	20
固定負債合計	427	345
負債合計	5,140	7,096
 純資産の部		
 資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,069	5,038
利益剰余金	37,052	38,836
自己株式	△5,711	△5,379
株主資本合計	41,163	43,248
その他の包括利益累計額		
その他の包括利益累計額合	計 295	1,446
新株予約権	48	_
純資産合計	41,507	44,694
負債純資産合計	46,648	51,790

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度 に比べて 5,447 百万円増加し、6,491 百万円の 収入となりました。これは、税金等調整前当期純 利益の増加及び法人税等の支払額の減少等により 資金の増加があったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べて 1,772 百万円減少し、322 百万円の収入となりました。これ は、有価証券の償還による収入が増加したこと及び有形固定 資産の取得による支出が減少したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度 に比べて、770百万円増加し、1,687百万円の支出 となりました。これは、自己株式の取得による支出 が増加したこと等によるものです。

配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要 課題と認識し、配当につきましては、30%以上の連結配当性向を 目標として、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいり ました。このような方針のもと、当期末配当金は、1株につき25 円とし、年間配当金は、1株につき40円といたしました。次期配 当金についても、年間配当金は40円を予定しております。

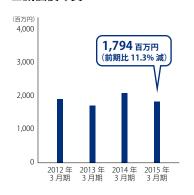


連結キャッシュ・フロー計算書

至 2014 年 3 月 31 日)	至 2015 年 3 月 31 日)
1,044	6,491
△1,450	322
△916	△1,687
303	309
减少) △1,019	5,436
14,009	12,990
12,990	18,426
	1,044 △1,450 △916 303 咸少) △1,019 14,009

(単位:百万円)

■減価償却費



■設備投資

(自2013年4月1日



前連結会計年度 当連結会計年度

(自2014年4月1日

■研究開発費・売上高比

折れ線グラフ:売上高比(右軸)



株式情報 2015年3月31日現在

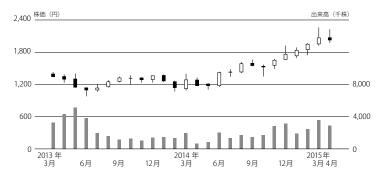
株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000 千株	
	発行済株式総数	29,699 千株	
	株主数	6,443 名	

大株主 (株主名)	持株数 (千株)	持株比率 (%)
株式会社フジミインコーポレーテッド	4,360	14.6
越山 勇	2,902	9.7
有限会社コマ	1,638	5.5
野田 純孝	1,520	5.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信	託口) 979	3.2
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	505223 854	2.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信	託口) 796	2.6
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	728	2.4
株式会社りそな銀行	691	2.3
フジミ取引先持株会	644	2.1

※持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。

株価および出来高の推移





所有者別株主数



所有者別持株数

役員 2015年 6月24日現在

代表	見取締	役社	長		関	敬史	
常	務取	締	役		伊藤	広一	
取	締		役		鈴木	彰	
取	締		役		大脇	寿樹	
取	締		役		鈴木	勝弘	
取	締		役		川下	政美	*(新任)
常	勤監	査	役		松島	伸男	
常	勤監	査	役		藤川	佳明	
監	查		役		髙橋	正彦	**
監	查		役		岡野	勝 **	(新任)
/* CD1	ノナナナ N Fi	かななり几	\ /**	ピロノナラナカリ 野たっ	大(几)		

(* 印は社外取締役) (** 印は社外監査役)

会社データ 2015年3月31日現在

商		号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券	コー	ド	5384
本 社	所 在	地	愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1
			TEL. 052-503-8181(代表)
設立	年 月	日	1953年(昭和28年)3月20日
資	本	金	4,753 百万円
代	表	者	代表取締役社長 関 敬史
従	業	員	798 名(単体 554 名)

株主メモ 2015年3月31日現在

決 算 日	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100 株
公告方法	電子公告(http://www.fujimiinc.co.jp)
	ただし、事故その他やむを得ない事情によって 電子公告による公告をすることができない場合 は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212
	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212
	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒137-8081
および照会先	東京都江東区東砂七丁目 10 番 11 号 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話無料)

各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、 株主名簿管理人にお申出ください。
- ●住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取 方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券 会社へお申出ください。

証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関 連絡先

日本証券代行株式会社 〒168-8620

東京都杉並区和泉二丁目8番4号日本証券代行株式会社 代理人部電話 0120-707-843 (通話無料)

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先:財務部経営企画課 TEL:052-503-8181(代表) URL:http://www.fujimiinc.co.jp



